

(様式第1号)

「積極的な海外展開を行う企業 Toward The Global Niche Tops in NARA」

認定申請書

平成 年 月 日

公益財団法人奈良県地域産業振興センター

理事長 荒井 正吾 殿

所在地

企業名

代表者

印

担当者部署・役職・氏名

(電話 FAX メール)

積極的な海外展開を行う企業紹介冊子(英語版)「Toward The Global Niche Tops in NARA」掲載企業募集要綱第3条に基づき、認定を受けたいので、関係書類を添えて申し込みます。

1 企業概要

業種	
創業年	年
設立年	年
資本金	千円
従業員数	人（内正社員 人、パート・臨時 人）
年商	百万円

2 主な製造技術（製品）名（※要綱第2条（2）の要件に該当しない場合は記入）

--

3 主な製造技術（製品）の概要（※要綱第2条（2）の要件に該当しない場合は記入）

技術説明（製造技術・製品の内容について説明してください）
【技術内容】
【技術の用途と機能】

4 主な製造技術（製品）の特徴・強み

（※要綱第2条（2）の要件に該当しない場合は記入）

（1）独自性・先進性（国内外の業界における自社技術の優位性を、具体的に説明してください）
（2）同業他社製造・製品技術との具体的比較（最も類似した他社製造技術・製品と自社製造技術・製品とを比較してください）
【同業他社】
【他社比較】
（3）主な製造技術（製品）の産業財産権（特許権・意匠権など）の取得状況（登録番号・出願日・名称・権利範囲）（出願中の場合はその旨を記入して下さい）

5 市場実績（※要綱第2条（2）の要件に該当しない場合は記入）

販売実績（主な製造技術が利用された製品の概要と、その販売数量、金額、市場シェア等）

■製品概要

■販売実績

年度	販売数量	販売額	シェア
年度		千円	%
年度		千円	%
年度		千円	%

6 経営理念（※要綱第2条（2）の要件に該当しない場合は記入）

■経営理念

■事業方針

7 ものづくり力（※要綱第2条（2）の要件に該当しない場合は記入）

（1）ものづくり体制（開発・製造・販売・サービスの管理体制と担当人員数）

■ものづくり体制の特長

■人員配置

（2）主な製造設備

（3）その他（認証取得など）

8 主な製造技術（製品）を活かした今後の成長戦略

（※要綱第2条（2）の要件に該当しない場合は記入）

（自社事業の成長戦略を、第二創業など新分野進出なども含めて具体的な内容で記入してください）

■成長の為の商品・技術開発計画

■事業展開

■販売目論見（1年後及び3～5年後の予測）

9 海外展開に関する実施体制、実績、今後の事業計画（要綱第2条（1）関連）

（該当する項目に☑をお願いします。※①は必須）

- ①海外との商取引を行う体制が整っている（下記いずれかに該当すること）
- a. 英語等、外国語の顧客対応が可能な人材が在籍している
 - b. 海外の顧客や仕入先などに対応できる協力会社（商社など）が存在する
 - c. 外国語版のホームページがある
- ②：海外に展開している（販路がある、販売実績がある、生産拠点があるなど。）
- ③：海外展開に係る認定事業計画、又は海外顧客向けのマーケティング等に基づいた具体的計画を有している

以下☑のある項目について下記に詳細をご記入ください。

①海外との商取引を行う体制

下記（1）～（3）のうち1つ以上の項目について記述してください。

（1）体制（担当部署名・担当者名・担当人員数など）

（2）協力会社の名称等

（3）外国語版ホームページアドレス

②海外展開の実績

下記（１）～（２）のうち１つ以上の項目について記述してください。

（１）販売実績（販売実績がある場合）

■主な製品：

■出荷先（国名）：

年度	販売数量	販売金額
年度		千円
年度		千円
年度		千円

（２）生産実績（生産拠点がある場合）

■主な製品

■生産拠点（国名）：

年度	生産数量	生産金額
年度		千円
年度		千円
年度		千円

③今後、海外展開するにあたっての計画

下記（１）～（３）のうち１つ以上の項目について記述してください。

（１）販売計画等

■主な製品：

■出荷先（国名）：

年度	販売数量	販売金額
年度		千円
年度		千円
年度		千円

■その他（実現可能性についての裏付けやコメント）

※必要に応じて資料を添付いただいても結構です。

（２）海外展開のための補助金・助成金等を活用したことがある場合はその実績（もしくは海外展開に関して国等の賞を受賞している場合はその内容）

■補助金（賞）の名称

■事業計画の名称（タイトル）

■採択（受賞）年度

■事業計画実施（受賞）後の状況

（3）その他（外国特許取得予定など）